This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-079402

(43)Date of publication of application: 11.04.1987

(51)Int.CI.

G02B 5/20 // G02F 1/133

(21)Application number: 60-219106

9106 (71)Applica

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing:

03.10.1985

(72)Inventor: KAMIO MASARU

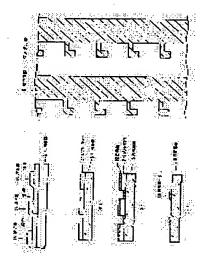
TAKAO HIDEAKI MURATA TATSUO MOTOI YASUKO SAKAMOTO EIJI

SEKIMURA NOBUYUKI

(54) MANUFACTURE OF COLOR FILTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To simplify a manufacturing process by shifting the same photomask for each color by desired distance and forming a resist mask, and thus overlapping adjacent pigment layers of two colors and forming a light shielding layer at the overlap part. CONSTITUTION: Resist masks 21 are formed on the opposite substrate 6 of glass where picture element electrodes are formed and a pigment layer 22 is formed on the entire surface of the substrate; and then unnecessary parts are removed while the masks 21 are dissolved to form a blue pigment layer pattern 18. The pattern 18 is the same as the pattern of a metal part 17. Then, the same photomask is shifted from the pattern 18 by one picture element to form a resist mask and a pigment layer is provided; and then unnecessary parts are removed to form a green pigment pattern 19. The overlap part between the patterns 18 and 19 is a light shielding layer 15. Further, a red pigment layer 20 and a light shielding



layer 15 are formed in the same process. Thus, a color filter consisting of three colors, i.e., red, green, and blue is formed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出題公開

⑫公開特許公報(A)

昭62-79402

@Int,Cl.4

識別記号

厅内整理番号

匈公開 昭和62年(1987)4月11日

G 02 B 5/20 # G 02 F 1/133 101

7529-2H 8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

49発明の名称

カラーフイルタの製造方法

②特 願 昭60-219105

20出 願 昭60(1985)10月3日

@発 眀 者 神 尾 優 眀 四発 奢 高 尾 昭 英 ②発 眀 者 村 H 辰 雄 明 者 井 ⑦発 元 泰 子 明 者 ⑦発 坂 本 英 治 個発 明 関 村 行 他出 頭 キャノン株式会社

弁理士 豊田

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

明 編 曹

1. 晃明の名称

②代 理

カラーフィルタの製造方法

2 . 特許請求の確照

3 . 免明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、 液晶を基板間に挟持して成るカラー 液晶設示装置の 層構造に用いられるカラーフィル タの製造方法に関する。

[朗示の概要]

本明細書及び図面は、カラー液晶表示装置の 局 構造に用いられるカラーフィルターの製造方法に おいて、各色毎に間一のフォトマスクを所望距離 ずらせてレジストマスクを形成し、解接する 2 色 の色素層の一部を重ね合わせ、その重複部分で 光層を形成することにより、選光層形成工程の 略化及び低コストを可能としたものである。

【従来の技術】

なっている。

第6図は、第5図における矢甲08方向から眺めた平面図で、マトリクス駆動回路の一部を示すものである。第6図において、半導体2 a , 2 c の一端はソース線3 a に接し、半導体2 b , 2 d の

同一方向端はソース級3bに接し、それらの半導体の別な一端はドレイン遺極4a,4c,4b,4dにそれぞれ接している。

第7回は、95日図に示される線分A-Aに沿っ た斯面構造をもつ基板を用いた表示パネルの斯面 図で、従来の液温汲示装置に使用される一例であ る。男7凶において、液晶表示パネルは、基板S 及び其板6に挟持された層構造に形成され、その 船構造は、ゲート電機 1 c 及び 1 d 、絶縁層 5 a 及び5 b 、 半導体層 2 c 及び 2 d 、 ソース級 3 a 及び3b、ドレイン電極40及び4d、液晶層 7、絶益層8、対向電極9で構成され、パネルの 端部はシール部材10で封止されている。被品層で には、動的散乱型(OSM) やツイステッド・ネマテ ィック(TN)等の表示モードが用いられ、また、数 微を透過型もしくは反射型のいずれにするかによ り 個光版、 λ/4版、 反射版等の光学検知手段を遵 宜に設ける必要がある。特に、ツイステッド オ マティック・モードの場合には、光学検知手段と して個光子11及び検光子12の双方が必要であ

δ.

このようなカラー被晶表示整直に用いられるカラーフィルタの数小着色パターンの製造方法としては、真空活着によって色素の底着種膜で着色層を形成する方法が提案されている(例えば特別 閉55-148406 号公根)。

この方法によれば色素ものもので有色層が形成

でき染色法における媒染器が不要なので極めて顔 膜化され、かつ非水工程によって色素層が形成で きる。

また、こうした色素層をパターンニングする方法として色素膜上にレジストパターンをつくり、これをマスクとしてプラズマあるいはイオンエッチング等のドライエッチングで色素パターンを 形成する技術がある(特別四58-84981号公報など)。

[発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、この方法ではバターン状にされた色素層上にレジストマスクが残存してしまう。 しかもこのマスクを色素層に何ら損傷を与えずに 除去することは工程上極めて困难なため結局レジ ストマスクが色素層の上に積層された2増構成に なる。

そしてこのレジストマスクの残存は、レジストと色素階の界面での光景損失などで光学性能の低下をまねくばかりでなく耐熱性をはじめとして各種の物性の信頼性低下につながりやすいという欠



点を押している。

このカラーフィルタをカラー被晶表示装置の対向基板上に形成する際には、カラーフィルタを形成する前又は後に、半導体層が光照射による誤動作するのを防ぐために、Al, Cr等の金属を用いて

2 色の色深層の一部を重ね合わせ、その重複部分で悪光層を形成することを特徴とするカラーフィルタの製造方法である。

上記の製造方法で、フャトマスクをずらせる所 辺距離は通常一画紫分とし、ブルー、グリーン、 レッドの3色素を重ねて行くのが普通である。 [作 用]

各色来パターンは、レジストマスクの形成されれい部分、即ちフォトマスクの不透明部で掩われた部分に形成される。従って、この不透明部の対法よりも大きければ、同一のフォトマスクを一頭者ずつずらせて各色楽層の形成作業を繰り返すと、前記寸法の益だけ重複することになり、重複しない部分で者色層を、重複する部分で変光層をそれぞれ形成する。

[実施例]

以下、木発明の実施例を図面と共に詳細に説明する。

第1図は、本発明に係わる製造方法で製造されたカラーフィルタの一例を示す平面図で、第2図

遮光層を形成していた。従って、遮光層を形成するための工程が必要であり、工程が複雑になるという欠点があった。

また、カラーフィルタのアンダーマスクを作製する際に、各色毎に露光用のマスクを必要とし、やはり工程が複雑化し、製造コストの上昇を招くという欠点があった。

本処明は、上記に鑑み、カラー液晶変示装置用のカラーフィルタを製造する線の遮光層形成工程の複雑さを解決すべき問題点とし、簡単で、しかも、コストも低度なカラーフィルタの製造方法を提供することを目的とするものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は、板面上にレジストマスクを形成された基板の全面上に色素温を形成したのち、レジストマスクを溶解し、その上に思済した色素層と共に除去することにより所望形状の色楽層パターンを形成するカラーフィルタの製造方法において、 各色毎に同一のフォトマスクを所望距離ずらせる レジストマスクを形成することにより、隣接する

は、第1図のA-A′による断面図である。この カラーフィルタの製造方法を、以下説明する。

次に、レジストマスク21の形成された対向基板 6 と Moボートに詰めた 例フタロシアニンを真空容 窓内に設置し、真空度 10-5~10-6 torrにおいて、 Moボートを 450 ~ 550 でに加熱し、 網フタロシアニンの 蒸着を 関 早 4000 A に 実施し、 図 (b) に 示す 如く 基板の全面にわたる 色素 層 22を形成したの 5、 0 FPR 専用 現 像 液中で 後 板 攪 作 を 行い、レジス

トマスク21を溶解しながら悲君腹の不要部分を除去して、図(c) に示す如く、背色色素層パターン18を形成した。このパターンの平面図は、第4図に示すメタル部17のパターンと同一である。

統いて、こので色質で OFPR 800を整件で OFPR 800を を で OFPR 800を で OFFR 800を OFFR 800を

る。すなわち、本発明によれば、カラー液晶表示 装置用のカラーフィルタを製造する際の遮光滑形 成工程の複雑さを解決し、同一のフォトマスクを 所望距離ずらせて各色毎に使用するだけで、簡単 で、しかも、コストも低原なカラーフィルタの製 造方法を提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は本発明によるカラーフィルタの平面図及び断面図、第3 図(a) ~(c) は本発明によるカラーフィルタの製造工程図、第4 図は本発明の一実施例に用いるフォトマスクの平面図、第5 図及び第6 図は 『Ff の針 視図及び平面図、第7 図及び第8 図は従来例の断面図及び斜視図である。

S … 茲板、 1 … ゲート級及びゲート電極.

2 … 半導体、 3 … ソース線.

4 … ドレイン電極、 5 、8 … 絶縁層、

6 、9 … 对向温板、7 … 液温层、

14… カラーフィルタ、15… 遮光層、

16…ガラス部、17…メタル部、

署階20と選光階15を得た。

このようにして、静接する2色の色素形の一部を重光するかせることにより、薄肌の3色を行うなからしたが、数、背の3色を作りない。数にはなって、からなからでは、数にはないでは、では、では、ないでは、かられた 基板と、ガラス板を作り、かられた 基板と、ガラス板板には、かられた 基板と、カラー 液晶 歌作のない、すぐれたカラー スプレイが得られた。

[発明の効果]

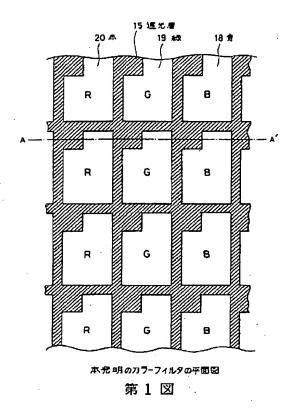
本発明による上記のカラーフィルタは、AR、Cr 等の金属の遮光層を製造する必要がないため工程 が簡略化され、大幅なコストダウンが可能となる うえに、カラーフィルタ作成に疑して各色様の フォトマスクを用意する必要もなく、1枚のフォ トマスクでカラーフィルタを作成でき、その点で も工程が簡略化され、コストダウンを可能とす

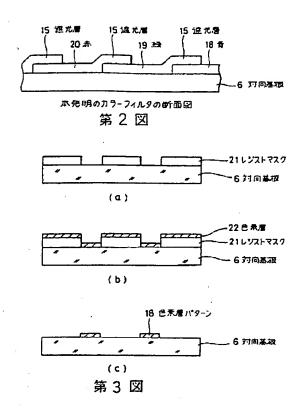
18,19,20… 色素 増パターン、 21… レジストマスク、22… 色素 層。

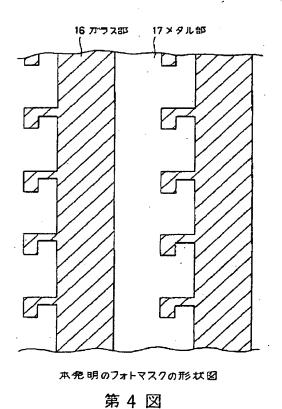
> 出願人 キャノン株式会社 代理人 豊 田 善 雄

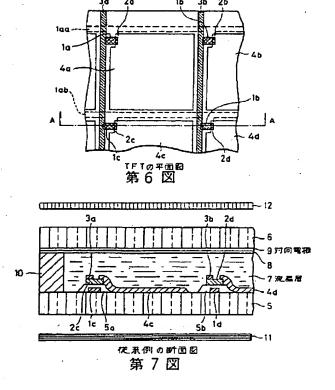


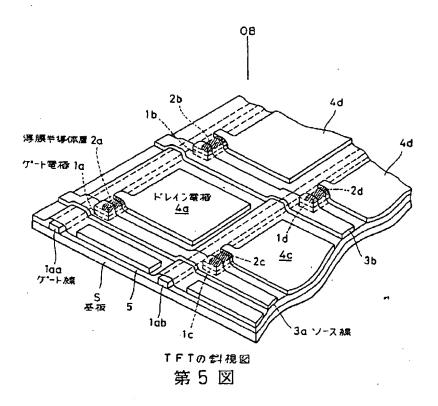
特開昭62-79402(5)











K

